

YMP-1A型金相试样磨抛机



在金相试样制备过程中，试样的磨光与抛光是二项非常重要的工序，通常是采用金相试样预磨机和金相试样抛光机二种设备来完成，为了客户的方便需要，我公司新设计制造 YMP-1A 型双速磨抛一体的磨抛机。该机外形新颖美观，集污盘和罩用玻璃钢整体制成。该机经久耐用，维护保养也极为方便，使用时只需更换磨盘或抛盘，就能完成各种试样的粗磨、细磨、干磨、湿磨及抛光等各道工序，为扩大不同试样的制备要求，该机的磨、抛盘直径均大于国内同类产品。可在工作面上有更多不同线速度的选择，可增加有效工作面 20-30%，可提高试样的磨抛质量和试样的制备效率，并该机转动平稳，噪音低，是一种极为理想和功能完善的最佳金相制样设备。

该机可定制基本转速为 500/1000，并备有 400/800r/min、300/600r/min 或 200/400r/min，供用户在订货时选择。

主要参数:

砂纸直径：230mm

磨盘直径：250mm

抛盘直径：220mm

转 速：500/1000r/min

电 动 机：YSD802-4/8，350/430W，380V，50Hz

外形尺寸：760×420×340mm

净 重：50Kg